混濁流によって発生する底面不安定現象

Bottom instability generated by turbidity currents

北海道大学大学院工学院 ○学生員 萩澤さくら (Sakura Hagizawa) 北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授 正 員 泉 典洋 (Norihiro Izumi)

1. はじめに

大陸棚や大陸斜面上の砂が何らかの原因によって巻き 上がると、巻き上がった砂によって底面付近の海水の密 度は周囲の水より大きくなり、その海水は斜面下流側に 流下し始める. このように、砂を含むことによって密度 を増加させ流れる密度流のことを特に混濁流と呼ぶ. 混 濁流が、十分に早い流速を持ち海底面上の砂を巻き上げ るだけの乱流強度を擁する場合、さらに砂が巻き上げら れ海水の密度は増加する.これによって混濁流は加速さ れる.加速された混濁流はさらに海底面の砂を巻き上げ 密度を一層増加させる. このように混濁流は, 自ら加速 することでさらに密度と速度を増加させるという自己加 速性を有する特徴を持っている. このような自己加速性 によって混濁流は想像をはるかに超えた侵食力や土砂輸 送能力を持っており、海底峡谷やサイクリックステップ などの底地形を形成する主要な営力となっている.また, 土砂だけでなく陸域由来の大量の有機物を深海に輸送し ており、石油やメタンハイドレートの生成には無くては ならない重要なプロセスとなっている.

ベンガル湾からインド洋に広がる海底では, 混濁流の 堆積によって形成されたと推測される全長 3000 キロメ ートルを超えるデルタの形成が確認されているが, これ までこれだけの距離を混濁流が流下し得るメカニズムに ついて長年謎であった. 塩水密度流や温度密度流などの 密度流では, 拡散と釣り合うものが無いため, 流下に伴 って厚さを増加させ濃度を減少させていくが, 混濁流で は砂の沈降が拡散と釣り合うことによって, 特に濃度の 高い層の拡散を妨げ, 長距離を流下する可能性が示され ている.

もし混濁流に等流状態が存在するとすれば,海底面に 傾斜が存在する限り海底面を流下することが可能である. それによって 3000 キロメートルを超えるようなデルタ の形成も合理的に説明することができる. さらに,これ まで上部からの連行が存在するために解析が困難であり, 近似的な理論にとどまっていた各種海底地形の形成に関 わる理論解析は飛躍的に容易になる.

以上のことを踏まえて、本研究では等流状態の混濁流 を仮定し、乱流モデルとして簡易な混合距離理論を用い ることで、海底面に発生する不安定現象によるベッドウ ェーブの形成に関する線形安定解析を提案する.

2. 混濁流の等流状態

斜面上を流れる密度流(傾斜プルーム)を考えよう. 一般に塩水や温度によって発生する傾斜プルームでは, 流動する高密度流と,周囲の密度の低い流れとの連行が 発生するため,流下するにしたがって密度は減少し,プ ルームの厚さは大きくなる.したがってプルームは,外 部からエネルギーを供給されなければある地点で流動を 停止することになる.ところが Rossella らによると,混 濁流の場合,砂粒子が水より重いため重力フラックスが 乱流拡散フラックスと釣り合うとき開水路等流のような 等流状態が維持され得るという.

図-1 に、その概念図を示す. 混濁流では、流速分布 は底面および無限上方でゼロとなる図の中央に示したよ うな形状を取る. その時、底面からある高さの点で流速 勾配がゼロとなるところが必然的に発生する. そこでは 乱流強度が小さくなり、渦動粘性係数や乱流拡散係数も 小さくなる. 浮遊砂の沈降フラックスと釣り合うだけの 乱流拡散フラックスを生じさせるためには、乱流拡散係 数がほぼゼロとなるとき、浮遊砂濃度の勾配は無限大に ならなければならない. 開水路の Rouse 分布の場合、水 面付近ではこれが起きているため、濃度勾配は無限大に なっている. すなわち浮遊砂濃度分布は流速勾配がゼロ となるところで急激に減少する密度界面を有している

(図-1 中右端). 底面から密度界面までの浮遊砂濃度 が高い層を高濃度層,高濃度層の上の領域を外部層と呼 ぶことにする. 高濃度層の上で浮遊砂濃度は必ずしもゼ ロとはならず,次に述べるような相似分布形を維持しな がら流下している.

Luchi¹は k-ε モデルを用いて傾斜プルームに相似解が 存在することを示している.この相似解では流下方向に, 底面付近の流速は一定であり,濃度は流下距離に反比例 して減少,プルーム厚さは流下距離に比例して増加する. これは混濁流にも当てはまる.すなわち,密度界面で濃 度がほぼ不連続に変化するため,外部層の下面では流下 方向に流速は一定でありながら濃度は減少,厚さは増加 するような相似形の混濁流が存在し得る.もちろん高濃 度層と比較すれば濃度は圧倒的に小さい.

高濃度層と外部層を分ける密度界面上では流速勾配が ゼロであるためせん断力は働かない.すなわち高濃度層 は流下方向に重力と底面からのせん断力のみを受けて流 下し,高濃度層の内部だけで完結するような流れを形成 し得る.高濃度層内で重力と底面せん断力が釣り合えば 等流状態が実現する.この状態はあたかも開水路の等流 状態と力学的に等価である.この等流状態では底面の勾 配が存在し,浮遊砂濃度が維持される限り,表面流のよ うに流下し続けることが可能となる.

3. 定式化

3.1 流れと砂輸送の方程式

図-2 に示したような座標系を取る. そのとき, 混濁 流の流動は次の Boussinesq 近似を用いた運動方程式お



図-1 等流状態で流れる混濁流の概念図.

よび連続式によって表される.

$$\widetilde{u}\frac{\partial\widetilde{u}}{\partial\widetilde{x}} + \widetilde{v}\frac{\partial\widetilde{u}}{\partial\widetilde{y}} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial\widetilde{T}_{xx}}{\partial\widetilde{x}} + \frac{\partial\widetilde{T}_{xy}}{\partial\widetilde{y}}\right) + \left(1 + R_s\widetilde{c}\right)gS$$
(1)

$$\widetilde{u}\frac{\partial\widetilde{v}}{\partial\widetilde{x}} + \widetilde{v}\frac{\partial\widetilde{v}}{\partial\widetilde{y}} = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial\widetilde{T}_{xy}}{\partial\widetilde{x}} + \frac{\partial\widetilde{T}_{yy}}{\partial\widetilde{y}}\right) - \left(1 + R_s\widetilde{c}\right)g$$
(2)

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \tilde{y}} = 0$$
(3)

ここで \bar{x} および \bar{y} はそれぞれ流下方向および水深方向の座 標, \tilde{u} および \bar{y} はそれぞれ \bar{x} および \bar{y} 方向の流速成分, $\tilde{T}_{ij}(i,j=x,y)$ は応力テンソル. ρ は海水の密度,gは重力加 速度, R_s は砂の水中比重, \bar{c} は浮遊砂の濃度,Sは底面勾 配である.また⁻は次元量を表しており,後に無次元化 を導入し, を落とすことで無次元量を表す.応力テン ソルは混合距離モデルを用いて次式で表されるとする.

$$\widetilde{T}_{ij} = -\widetilde{p}\,\delta_{ij} + \rho\widetilde{v}_t \left(\frac{\partial\widetilde{u}_j}{\partial\widetilde{x}_i} + \frac{\partial\widetilde{u}_i}{\partial\widetilde{x}_j}\right) \tag{4}$$

$$\widetilde{v}_{t} = \widetilde{l}^{2} \left| \frac{\partial \widetilde{u}}{\partial \widetilde{y}} \right|, \quad \widetilde{l} = \kappa \left(\widetilde{y} - \widetilde{Z} \left(\frac{\widetilde{H} + \widetilde{Z} - \widetilde{y}}{\widetilde{H}} \right)^{1/2}$$
(5,6)

ここで*p*は圧力, *v*_tは渦動粘性係数, *κ*は Karuman 定数 (=0.4), *Ĥ*は高濃度層の層厚, *Ž*は底面高さである. 浮游砂の移流拡散を表すのは次の方程式である.

$$\frac{\partial \widetilde{u}\widetilde{c}}{\partial \widetilde{x}} + \frac{\partial (\widetilde{v} - \widetilde{v}_s)\widetilde{c}}{\partial \widetilde{y}} = \frac{\partial}{\partial \widetilde{x}} \left(\widetilde{v}_t \frac{\partial \widetilde{c}}{\partial \widetilde{x}} \right) + \frac{\partial}{\partial \widetilde{y}} \left(\widetilde{v}_t \frac{\partial \widetilde{c}}{\partial \widetilde{y}} \right)$$
(7)

ここで \tilde{v}_s は砂の沈降速度である.

3.2 無次元化

次のような無次元化を導入する.

$$\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{H}, \tilde{Z}, \tilde{l} = \tilde{H}_0(x, y, H, Z, l)$$
 (8a)

$$\left(\tilde{u},\tilde{v},\tilde{v}_s\right) = \tilde{U}_{f0}\left(u,v,v_s\right) \tag{8b}$$

$$\left(\tilde{p}^*, \tilde{T}_{ij}\right) = \rho \tilde{U}_{f0}^{2} \left(p, T_{ij}\right)$$
(8c)

$$\tilde{c} = \tilde{C}c$$
 (8d)

ここで \tilde{U}_{f} は摩擦速度であり,添え字0は等流状態における量を表している.また \tilde{p}^{*} はピエゾ圧力, \tilde{C} は高濃度層の層厚平均濃度であり,それぞれ次式で表される.

$$\tilde{p}^* = \tilde{p} + \rho g \left(S \tilde{x} - \tilde{y} \right) \tag{9}$$



図-2 高濃度層内の流れの概念図と座標系.

$$\tilde{C} = \frac{1}{\tilde{H}_0} \int_0^{\tilde{H}_0} \tilde{c} d\tilde{y}$$
(10)

これらの無次元化を用いると支配方程式(1)-(7)は次のようになる.

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\frac{\partial T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y}\right) + c \tag{11}$$

$$u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = \left(\frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial T_{yy}}{\partial y}\right) - R_i c \qquad (12)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{13}$$

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} + \rho v_t \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right)$$
(14)

$$v_t = l^2 \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|, \quad l = \kappa \left(y - Z \right) \left(\frac{H + Z - y}{H} \right)^{1/2}$$
(15,16)

$$\frac{\partial uc}{\partial x} + \frac{\partial (v - v_s)c}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(v_t \frac{\partial c}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(v_t \frac{\partial c}{\partial y} \right)$$
(17)

ここで R_i は摩擦速度で定義した Richardson 数であり、次 式で表される.

$$R_{ir} = \frac{g\tilde{C}\tilde{H}_0}{\tilde{U}_{f0}^2}$$
(18)

次のような流関数ψを導入する.

$$(u,v) = \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}, -\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)$$
(19)

流関数を用いると式(11)-(16)は次のように書き直される.

$$\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y} - \frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x}\left(2v_t\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left[v_t\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}\right)\right] + c \quad (20)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial y}\left(2v_t\frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left[v_t\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}\right)\right] - cR_i (21)$$

上式からpを消去すると次式が得られる.

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial y} - 4 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(v_t \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left[v_t \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right) \right] + \frac{\partial c}{\partial x^2} - R_t \frac{\partial c}{\partial x} = 0 \quad (22)$$

$$\sigma \gamma = \alpha$$

 ∇^2 はラプラシアンであり次式で表される.

$$\sum_{n=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{j$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2}$$
(23)

4. 座標変換と境界条件

境界条件の適用を容易にするために、次のような座標 変換を導入する.





$$\left(\xi,\eta\right) = \left(x,\frac{y-R(x)}{H(x)}\right) \tag{24}$$

ここでRは対数分布で表される流速がゼロとなる参照高 さであり、座標変換によって混合距離Iは次のように変 換される.

$$l = \kappa H \left(\eta + \frac{R-Z}{H} \right) \left(1 - \frac{R}{H} - \eta \right)^{1/2}$$
(25)

密度界面および底面における境界条件は次式で表される.

$$\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{e}_{ns} = 0 \quad \text{at} \quad \eta = 1 \tag{26}$$

$$\boldsymbol{e}_{ns} \cdot \boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{e}_{ns} = 0 \quad \text{at} \quad \eta = 1 \tag{27}$$

$$e_{is} \cdot \mathbf{T} \cdot e_{ns} = 0 \quad \text{at} \quad \eta = 1 \tag{28}$$

$$\boldsymbol{F}_{s} \cdot \boldsymbol{e}_{ns} - \boldsymbol{v}_{s} c \cdot \boldsymbol{e}_{ns} = 0 \quad \text{at} \quad \eta = 1 \tag{29}$$

 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{e}_{nb} = 0 \quad \text{at} \quad \eta = 0 \tag{30}$

 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{e}_{\boldsymbol{b}} = 0 \quad \text{at} \quad \eta = 0 \tag{31}$

$$F_s \cdot e_{nb} - E_s \cdot e_{nb} = 0$$
 at $\eta = 0.05$ (32)
ここでuは流速ベクトル(=(u,v)), v_s は沈降速度ベクトル

$$(=(0,-v_s)), e_{ns}$$
および e_{ts} は密度界面に対するそれぞれ法

線および接線方向の単位ベクトル, *enb*および*etb*は底面 に対するそれぞれ法線および接線方向の単位ベクトルで ある.上式では*R/H*は十分小さいとして無視している. また*T*は応力テンソルであり,次式で表される.

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} -p + T_{xx} & T_{xy} \\ T_{xy} & -p + T_{yy} \end{bmatrix}$$
(33)

5. 等流状態

等流状態では式(11)-(17)は次のように簡略化される.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta} \left[\kappa^2 \eta^2 \left(1 - \eta \left(\frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}\eta} \right)^2 \right] + c_0 = 0$$
(34)

$$\kappa^2 \eta^2 (1-\eta) \frac{\mathrm{d}u_0}{\mathrm{d}\eta} \frac{\mathrm{d}c_0}{\mathrm{d}\eta} + v_s c_0 = 0 \tag{35}$$

ここで添え字0は等流状態における解であることを表している.式(35)は浮遊砂の拡散フラックスと沈降フラックスが釣り合っているという条件を用いて等流状態における式(17)を一回積分することによって得られることに注意する.上式は非線形常微分方程式であり数値計算によって解を求める.ここでは有限体積法を用いた陰解法を用いて数値解を求めた.その結果を図-3(a)および(b)に示す.

等流状態における方程式に現れるのは無次元沈降速度

 $v_s(=\tilde{v}_s(\tilde{U}_{l0})$ のみである.したがって v_s による u_0 の変化を 図-3(a)に、 c_0 の変化を図-3(b)に示した. v_s が小さいほど 小さい粒径を、大きいほど大きな粒径を表している.図 -3(b)よりわかるように、浮遊砂濃度は v_s が小さいほど水 深方向にほぼ一様となり、 v_s が大きくなると密度界面付 近で浮遊砂濃度が小さくなる. v_s が 0.08 より大きくな ると密度界面付近の浮遊砂濃度がゼロとなり非現実的な 状態となる.すなわち浮遊砂の粒径があまり大きく、 v_s が 0.08 より大きくなると、等流状態の混濁流は存在で きなくなることが予想される.

6. 摂動解

前節で求めた等流状態における解に対し,次のような 摂動を与える.

 $(\psi, p, H, Z, R, c) = (\psi_0, p_0, 1, 0, R_0, c_0)$

 $+A(\psi_1, p_1, H_1, R_1, c_1) \exp[i(k\xi - \omega t)]$ (36)

ここでAは摂動の振幅であり,線形安定解析では無限小であると仮定する.また,kおよびωはそれぞれ摂動の波数および複素角周波数である.

上記の摂動展開を式(20)および(22),(17),(26)-(32)に 代入しAのオーダーで整理すると、0(A)において次式が 得られる.

$$\begin{split} \mathcal{L}^{\psi}(\eta)\psi_{1}(\eta) + \mathcal{L}^{c}(\eta)c_{1}(\eta) + \mathcal{L}^{H}(\eta)H_{1} + \mathcal{L}^{R}(\eta)R_{1} = 0 \quad (37) \\ ikp_{I}(\eta)\mathcal{R}^{\psi}(\eta)\psi_{1}(\eta) + \mathcal{R}^{c}(\eta)c_{1}(\eta) + \mathcal{R}^{H}(\eta)H_{1} + \mathcal{R}^{R}(\eta)R_{1} = 0 \quad (38) \\ \mathcal{M}^{c}c_{1}(\eta) + \mathcal{M}^{\psi}(\eta)\psi_{1}(\eta) + \mathcal{M}^{H}H_{1} + \mathcal{M}^{R}R_{1} = 0 \quad (39) \end{split}$$

$$\psi_1(1) = \psi_1(0) = \mathcal{D}\psi_1(0) = 0$$
 (40)

ここで \mathcal{L}^{ϱ} および \mathcal{R}^{ϱ} , $\mathcal{M}^{\varrho}(\varphi=\psi,H,R,c)$ は線形の微分演算 子を表すが,具体的な表式は非常に複雑なためここでは スペースの都合上割愛する.また, $\mathcal{D}=d/d\eta$ である.

Chebyshev 多項式展開を用いて ψ_1 および c_1 を次のように表す.

$$\psi_1 = \sum_{n=0}^{N} a_n T_n(\zeta), \quad c_1 = \sum_{n=N+1}^{2N+1} a_n T_n(\zeta)$$
(41,42)

ここで T_n は Chebyshev 多項式のn次の項であり、 ζ は [-1,1]で定義される多項式の独立変数である. 解析の精 度を上げるために次の変数変換を行う.

$$\zeta = 2 \left\{ \frac{\ln(\eta + R_0) / R_0}{\ln(1 + R_0) / R_0} \right\} - 1$$
(43)

これらの式を支配方程式に代入し、次の Gauss-Labatte 点で支配方程式を評価する.

$$\zeta_i = \cos(j\pi/N), \quad (j = 1, \dots, N-2)$$
(44)

支配方程式および境界条件から次の代数方程式系が得ら れる.

$$\mathbf{L}\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}\boldsymbol{R}_1 \tag{45}$$

式(45)の解は次のようなる.

$$a = \mathbf{L}^{-1} b R_1 \tag{47}$$

すなわち ψ_1 および c_1 , H_1 は全て R_1 を用いて表すことができることがわかる.



(a) $v_s = 0.01$, (b) $v_s = 0.02$, (c) $v_s = 0.04$, (d) $v_s = 0.08$.

7. 線形安定解析

底面高さの時間変化は次の無次元化した Exner 方程式 で表されるとする.

$$\frac{\partial R}{\partial t} + \mathcal{F} - \mathcal{D} = 0 \tag{48}$$

ここでDおよびEは沈降および巻き上げ量であり次式 で表されるとする.

$$\mathcal{D} = c(0.05), \quad \mathcal{E} = E_s \tag{49}$$

ここで堆積量は Rouse に従って $\eta=0.05$ で評価した浮遊 砂濃度で表されるとする.また E_s は巻き上げ関数であり, 通常は摩擦速度 U_f の関数と仮定される.ここでも次のよ うに仮定する.

$$E_s = u_f^{-5}(0.05) \tag{50}$$

ここで*u*fは無次元の摩擦速度であり,摩擦速度も η=0.05 で評価する.

上式に摂動展開を代入して A のオーダーで整理すると, O(A)において次式が得られる.

$$-\omega R_1 = c_1 - E_{s,\psi}(1)\psi_1 \tag{51}$$

上式を整理して複素角周波数 ω が次のように得られる.

$$\omega = -c_1 + E_{s,\psi}(1)\psi_1 = f(k, R_i, v_s)$$
(52)

この ω の虚部が摂動の成長率に対応しており、 $Im[\omega]>0$ の時、平坦床は擾乱に対して不安定であり、 $Im[\omega]<0$ の時、平坦床は擾乱に対して安定であることになる.

8. 結果および考察

8.1 沈降速度vsによる比較

図-4 に解析から得られたIm[ω]のコンタ(中立曲線)を示す.図-4 (a)および(b), (c), (d)はそれぞれv_s = 0.01および 0.02, 0.04, 0.08 に対応している. 横軸は波数であ

り,縦軸は平均流速を使った密度 Froude 数 $\left(=R_i^{-1/2}\right)$ であ

る.前述の摩擦速度を使った Richardson 数 $R_{i\tau}$ とは次の 関係がある.

$$F^2 = \frac{C_f}{R_i} \tag{53}$$

ここで C_f は無次元の底面摩擦係数であり,解析では $C_f = 0.04$ を使った. 図からわかるように、密度 Froude 数が 0.4 程度より 大きい領域で波数が 0.1 から 1.5 の範囲で平坦床が不安 定となる領域が現れることがわかる. v_s による系統的な 変化は見られないが、 $v_s = 0.1$ を超えると不安定領域が 現れなくなる.等流状態での解でも述べたように、 v_s が 大きい領域では等流状態の混濁流が存在しなくなり、解 析自体が破たんしてしまうものと考えられる.

8.2 実験データとの比較

図-4(d)はv_s = 0.08のケースについて著者らが行った 実験結果を,解析から得られた河床不安定現象のダイア グラム上にプロットしたものである.実験には,水で満 たした水槽内に設置した幅 2cm,長さ 180cm の水路を 用いた.その水路上に粒径 0.12mm,粒子密度 1480kg/m³の塩化ビニル粉末と水の懸濁液を流した.実 験開始直後の水深としばらくして形成されたベッドウェ ーブの波長から無次元波数を計算し,対応するフルード 数の場所にプロットしたのがこの図である.●および△ が実験データであり,前者が下流進行アンチデューン, 後者が上流進行アンチデューンに対応している.いずれ も実験データは中立曲線の内部である不安定領域に位置 しており,ベッドウェーブが形成された実験結果を矛盾 なく説明できる.

9. 結論

本研究では,混濁流によるベッドウェーブの形成条件 を理論的に解明するため,等流状態の混濁流を仮定し, 計算が簡単な混合距離理論を用いて線形安定解析を行った.解析の結果,得られた成果は次の通りである.

- 混合距離理論を用いた線形安定解析を行うことで、 Fが0.4程度より大きく、kが0.1から1.5の範囲において平坦床が不安定となりベッドウェーブが形成されることが明らかとなった。
- v_s=0.08では実験結果を良好に説明できる.

参考文献

1) Rossella LUCHI, Gary PARKER, S.BALACHANDAR, 内藤健介:長距離移動する泥水密度流の持続メカニズム, 土木学会論文集 No.4, I_619-I_624,2015.